# Магнитный ориентационный фазовый переход в двухосно-напряженном монокристалле Ho<sub>0.6</sub>Y<sub>2.4</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub>

© Л.Н. Ниязов, Б.Ю. Соколов

05

Национальный университет Узбекистана им. Улугбека, Ташкент, Узбекистан E-mail: bsoptic@rambler.ru

#### (Поступила в Редакцию 27 октября 2011 г.)

Магнитооптическим методом исследована эволюция доменной структуры монокристалла Ho<sub>0.6</sub>Y<sub>2.4</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> под действием двухосных механических напряжений. Исследования проводились на образце в виде плоскопараллельной пластинки, вырезанной параллельно кристаллографической плоскости (110); механические напряжения образца возникали в результате действия сжимающих его сил, ориентированных в плоскости (110) вдоль направлений типа (100) и (110). Обнаружено, что возникающие в образце напряжения приводят к переориентации оси легкого намагничивания, происходящей путем фазового перехода первого рода. Обсуждение полученных результатов проведено в рамках термодинамической теории магнитных ориентационных фазовых переходов.

#### 1. Введение

Среди различных типов магнитных фазовых переходов принято выделять так называемые ориентационные фазовые переходы (ОФП) — фазовые превращения, при которых изменение внешних условий вызывает переориентацию направления оси легкого намагничивания магнитоупорядоченного кристалла [1]. В свое время именно исследования магнитных ОФП существенно дополнили и развили представления термодинамической теории фазовых переходов. С практической точки зрения актуальность изучения ОФП определяется прежде всего возможностью разработки на их основе систем записи, хранения и считывания информации. В настоящий момент достаточно подробно как экспериментально, так и теоретически исследованы спонтанные ОФП (переходы, возникающие при изменении температуры) и ОФП, индуцированные магнитным полем [1]. Вместе с этим известно, что переориентация оси легкого намагничивания магнетика может происходить и под действием механических напряжений. Однако ОФП этого типа все еще остаются относительно мало изученными.

В настоящей работе представлены результаты исследований ОФП в феррите-гранате  $Ho_{0.6}Y_{2.4}Fe_5O_{12}$ , возникающего в этом кристалле при воздействии на него двухосных сжимающих напряжений. Заметим, что редкоземельные ферриты-гранаты (РЗФГ) уже нашли широкое применение в качестве активной среды различных функциональных элементов микро- и оптоэлектроники: достаточно указать на многочисленные устройства, в работе которых используются цилиндрические магнитные домены [2]. В последние годы дополнительное внимание к РЗФГ стимулируется перспективой создания на основе этих ферримагнетиков материалов для элементной базы приборов спиновой электроники нового поколения [3]. В связи с этим приводимые далее результаты могут представлять прикладной интерес.

## 2. Методика эксперимента и образцы

Для исследований использовался монокристалл Но<sub>0.6</sub>Y<sub>2.4</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, выращенный методом спонтанной кристаллизации из раствора в расплаве, из которого изготавливались образцы в виде плоскопараллельных пластинок, развитые плоскости которых имели форму квадрата со стороной ~ 3 mm и были параллельны кристаллографической плоскости (110). Пластинки вырезались так, чтобы противоположные стороны их квадратного основания практически совпадали с кристаллографическими направлениями (100) и (110) (угол отклонения сторон квадратного основания от заданного кристаллографического направления, связанный с ошибкой ориентации кристалла на столике режущего станка, не превышал 5°). Развитые поверхности образцов подвергались шлифовке с помощью алмазных паст с последующим химическим травлением ортофосфорной кислотой (подробнее см. [4]).

Для создания в образце механических напряжений образец приклеивался (клей БФ-2) по периметру к медной шайбе толщиной 0.5 mm (рис. 1), имеющей отверстие диаметром  $\approx 1.5$  mm, так, чтобы его центр совпадал с центром отверстия шайбы, после чего вся конструкция размещалась в оптическом криостате, позволяющем варьировать температуру шайбы с "приклеенным" образцом в интервале  $85 \le T \le 295$  К. При температуре ниже комнатной по мере охлаждения происходит деформация медной шайбы (ее диаметр уменьшается), которая из-за разности коэффициентов теплового линейного расширения меди и Ho<sub>0.6</sub>Y<sub>2.4</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> передается образцу, вызывая напряжения его кристаллической решетки.

Известно, что упругие свойства РЗФГ (модуль Юнга, коэффициент теплового расширения и т.п.) практически изотропны (так же как и у меди) [5]. Поэтому, считая, что клеевая адгезия обеспечивает жесткую связь образца с шайбой, величину относительной деформации кристалла, возникающей при изменении температуры,



**Рис. 1.** *а*) Схематическое изображение исследуемого образца: серые области — капли клея, которыми образец приклеен к шайбе, стрелки — направления сжимающих образец сил. *b*) Ориентация осей лабораторной системы координат (плоскость *XY* — фокальная плоскость микроскопа) и основных кристаллографических направлений (штриховые стрелки) в плоскости образца.

определим как

$$\Delta u \approx [\alpha - \alpha(\mathrm{Cu})] \Delta T, \qquad (1)$$

где  $\alpha$ (Cu),  $\alpha$  — средние коэффициенты теплового линейного расширения меди и Ho<sub>0.6</sub>Y<sub>2.4</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> в температурном интервале  $\Delta T$ , а соответствующее эффективное напряжение вдоль направления действующих на "приклеенный" образец сил — как

$$\sigma \approx C\Delta u,\tag{2}$$

где C > 0 — коэффициент упругой жесткости  $Ho_{0.6}Y_{2.4}Fe_5O_{12}$ .

По имеющимся данным в интервале  $85 \le T \le 295$  К коэффициент линейного расширения различных РЗФГ меньше коэффициента линейного расширения меди и слабо зависит от входящего в их состав редкоземельного иона [5]. Поэтому можно утверждать, что по мере охлаждения "приклеенного" образца возникают силы, сжимающие его в плоскости (110) в направлениях (100) и (110). Следовательно, при понижении температуры линейные размеры образца будут уменьшаться, т.е. возникающие при этом напряжения  $\sigma < 0$  (см. формулы (1), (2)). На рис. 1, *а* схематически показан вид наклеенного на шайбу образца; на рис. 1, *b* показаны ориентация осей лабораторной системы координат и направления основных кристаллографических осей в плоскости образца.

Для изучения влияния механических напряжений на ориентацию спонтанного магнитного момента **M** в Ho<sub>0.6</sub>Y<sub>2.4</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> исследовалось поведение доменной структуры (ДС) кристалла при изменении температуры. При этом экспериментальные данные, полученные на "приклеенном" и "ненапряженном" образцах, сравнивались между собой. В последнем случае образец размещался в специальной оправке, сводящей к минимуму воздействие на него температурных деформаций металлических частей криостата [6].

Из результатов многочисленных экспериментальных исследований РЗФГ системы Ho<sub>x</sub>Y<sub>3-x</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> известно, что устойчивыми направлениями спонтанного магнитного момента в кристалле являются направления типа (111) [7,8]. Следовательно, при выбранной кристаллографической ориентации образцов имеются четыре направления, лежащие в плоскости образца, и четыре направления, образующие с плоскостью образца углы  $\pm 55^{\circ}$ , вдоль которых может ориентироваться **М**. Однако, согласно общим физическим представлениям, вследствие значительно меньшей величины размагничивающего фактора в плоскости тонкой пластины по сравнению с таковым в перпендикулярном ее плоскости направлении энергетически наиболее выгодной является ДС, состоящая из областей, намагниченных в плоскости пластины. Исходя из этого следует ожидать, что в отсутствие напряжений ДС исследуемых образцов должна состоять из доменов, в которых вектор М лежит в их плоскости, со 180°, 110° и 70° доменными границами (ДГ). Однако, как показали эксперименты, такая ДС наблюдалась не всегда: у части образцов реализовалась нерегулярная ДС, содержащая как участки, в которых вектор М лежал в плоскости образца, так и участки, в которых вектор М был перпендикулярен (или почти перпендикулярен) его плоскости. Известно, что нерегулярная ДС указывает на наличие в кристалле неоднородных механических напряжений (ростовых и/или наведенных механической обработкой) [9]. Поэтому для экспериментов был выбран образец, имеющий наиболее "правильную" с точки зрения теории доменную конфигурацию (толщина исследуемого образца составляла  $\sim$  70  $\mu$ m).

Визуализация ДС выполнялась с использованием стандартной магнитооптической методики: домены наблюдались "на просвет" при помощи поляризационного микроскопа; контраст получаемых изображений ДС обусловливался в основном разной величиной или разным знаком фарадеевского вращения в соседних доменах. Поскольку в отобранном образце вектор М лежит в его плоскости, для визуализации ДС образец ориентировался так, чтобы угол падения составлял  $\sim 20^\circ$  (образец поворачивался вокруг оси, перпендикулярной среднему направлению М в доменах), что обеспечивало существование компоненты вектора М вдоль направления распространяющегося в кристалле света, определяющей эффект Фарадея  $(Э\Phi)^1$  (очевидно, что в этом случае при прочих равных условиях контраст получаемого изображения 180° ДС всегда будет выше контраста между доменами, разделенными  $110^{\circ}$  и  $70^{\circ}$  ДГ).

Кристалл  $Ho_{0.6}Y_{2.4}Fe_5O_{12}$  характеризуется сильным поглощением света видимого диапазона длин волн, уменьшающимся при смещении в красную область спектра. Поэтому в качестве источника света в экспериментах использовался He–Ne-лазер ЛГ-126, генерирующий

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> При такой ориентации плоскость образца отклоняется от фокальной плоскости микроскопа, поэтому угол наклона образца ограничивался глубиной оптической резкости микроскопа.



**Рис. 2.** Изображения доменной структуры исследованного образца, полученные при различной температуре. *T*, K: a - 85 ("ненапряженный" образец), b - 100, c - 93, d - 90. Образец повернут на угол  $\sim 20^{\circ}$  относительно фокальной плоскости микроскопа вокруг оси, перпендикулярной среднему направлению доменных границ. Кружком отмечена точка на поверхности образца, в которой фокусировалось лазерное излучение при исследованиях эффекта Фарадея.

излучение с длиной волны  $\lambda = 0.63 \,\mu$ m. Для уменьшения влияния интерференционных эффектов ("спекла") на качество получаемых изображений ДС в оптической схеме установки после лазера размещался элемент "подавления" когерентности света, конструкция которого описана в [10]. Получаемые изображения ДС могли фиксироваться цифровой фотокамерой, состыкованной с компьютером.

Кроме визуального наблюдения ДС для изучения динамики переориентации оси легкого намагничивания кристалла под действием сжимающих его сил при той же ориентации образца исследовалась температурная зависимость спонтанного ЭФ. В этих экспериментах лазерный луч фокусировался на поверхности образца в пятно диаметром  $\sim 50 \,\mu$ m, меньшим поперечных размеров доменов (см. далее). Измерения угла спонтанного фарадеевского вращения  $\varphi$  проводились методом непрерывно вращающегося анализатора [11].

### 3. Экспериментальные результаты

Как показал эксперимент, в исследованной температурной области  $85 \le T \le 295$  К ДС "ненапряженного" образца практически не зависит от *T* и имеет двухосную симметрию в плоскости (110): домены наблюдаются в виде однородно намагниченных областей разной степени почернения, разделенных отрезками прямых, направление которых близко либо к направлениям (111), либо к биссектрисе угла между направлениями (111) (рис. 2, *a*).<sup>2</sup> Считая, что векторы **M** в доменах ориентированы в плоскости образца вдоль направлений (111), можно заключить, что в полном соответствии с теорети-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Поглощение образцом света с  $\lambda = 0.63 \,\mu$ m уменьшается при понижении температуры от 295 до 85 К более чем в 4 раза. Поэтому на рис. 2, *а* представлено изображение ДС "ненапряженного" образца, полученное при T = 85 К, как имеющее заметно больший контраст по сравнению с наблюдаемым при комнатной температуре.



**Рис. 3.** Температурная зависимость спонтанного эффекта Фарадея, полученная при фокусировке излучения лазера на поверхности "приклеенного" образца в точке, отмеченной на рис. 2, *b*, *d*. Образец повернут вокруг оси *Y* на угол  $\sim 20^\circ$ . Стрелками показано направление изменения температуры.

ческими представлениями в "ненапряженном" образце реализуется ДС со 180°, 110° и 70° ДГ.

Такая же ДС наблюдается при  $T = 295 \,\text{K}$  и у "приклеенного" образца, однако в отличие от "ненапряженного" образца при понижении температуры его ДС заметно изменяется. Сначала при достижении  $T \approx 220 \,\mathrm{K}$  110° и 70° ДГ пропадают, и на изображении образца остаются лишь домены с ДГ, параллельными одной из осей (111). Такая полосовая 180° ДС существует в "приклеенном" образце до  $T \approx 100 \,\mathrm{K}$  (рис. 2, *b*), ниже которой наблюдается уменьшение контраста ее изображения, при этом в центральной части образца на месте старых доменов скачком возникают новые прямоугольные домены с четкими границами, ориентированными вдоль оси (100) (рис. 2, c). Длина новых доменов растет с понижением температуры, и при  $T \approx 90 \,\mathrm{K}$  новые домены "прорастают" на всю наблюдаемую площадь образца (рис. 2, d), четкость изображения ДС восстанавливается, а ее вид не изменяется вплоть до минимально достижимой в эксперименте T = 85 K.

На рис. 3 приведена температурная зависимость спонтанного ЭФ в области  $85 \le T \le 100$  К, полученная при фокусировке излучения лазера на поверхности "приклеенного" образца в точке, отмеченной на рис. 2, b, d. При записи кривой  $\varphi(T)$  образец был повернут вокруг оси У лабораторной системы координат так, чтобы нормаль к его плоскости образовывала с осью Х угол  $\sim 70^\circ$  (т.е. угол падения света на плоскость образца составлял  $\sim 20^{\circ}$ ). Как видно из рис. 3, в этой геометрии эксперимента при охлаждении "приклеенного" образца ниже T = 90 К спонтанный ЭФ обращается в нуль. Следовательно, при T < 90 K в образце в точке измерения отсутствует проекция локального вектора М на направление распространения света. Значение  $T = 90 \, \text{K}$  близко к температуре, при которой заканчивается перестройка ДС "приклеенного" образца. Учитывая, что свет фокусировался в точке, расположенной в центре доменов (рис. 2, b, d), можно заключить, что в реализующейся при  $T < 90 \,\mathrm{K}$  ДС "приклеенного" образца вектор М

не выходит из плоскости (110) и ориентирован вдоль направления (100) (вдоль оси *Y*).

## 4. Обсуждение результатов

Переходя к интерпретации результатов выполненных исследований, прежде всего отметим, что перестройка ДС "приклеенного" образца, наблюдаемая вблизи  $T \approx 220 \,\mathrm{K}$ , очевидно, не связана с магнитным ОФП, так как при этом направление оси легкого намагничивания в кристалле осталось прежним. Эти изменения ДС можно объяснить, если учесть, что, согласно [12], механические напряжения понижают магнитную симметрию РЗФГ, выделяя ту из легких осей, которая образует наименьший угол с направлением сжимающей кристалл силы. Хотя в нашем эксперименте сжимающие силы действуют симметрично на боковые стороны образца (рис. 1), тем не менее из-за возможной ошибки его кристаллографической ориентации может оказаться, что оси (111), лежащие в плоскости (110), не вполне эквивалентны по отношению к возникающим напряжениям. В результате такой неэквивалентности по мере охлаждения "приклеенного" образца и роста сжимающих его сил при некоторой температуре векторы М выстраиваются вдоль наиболее предпочтительного с энергетической точки зрения направления (111), и, как следствие, ДС образца изменяется, превращаясь из двухосной в одноосную.

Принципиально иная ситуация возникает при перестройке ДС "приклеенного" образца в области 90 < T < 93 К: выше и ниже этого температурного интервала векторы М в доменах оказываются ориентированными вдоль разных кристаллографических направлений, т.е. направление легкой оси в кристалле меняется. Это означает, что при  $90 \le T \le 93$  К в "приклеенном" образце под действием сжимающих его сил происходит ОФП, при котором спонтанный магнитный момент переориентируется от направления (111) к направлению (100). Причем, принимая во внимание скачкообразный характер наблюдаемого изменения ДС и заметный температурный гистерезис ЭФ (рис. 3), можно утверждать, что этот ОФП — переход первого рода. Известно, что вблизи точки ОФП первого рода существенно увеличивается амплитуда флуктуаций направления локального вектора М в объеме кристалла [1]. Вероятно, рассеяние света на магнитных микронеоднородностях, связанных с этими флуктуациями M, и вызывает отмечавшееся выше уменьшение контрастности изображения ДС "приклеенного" образца в интервале  $90 \le T \le 93$  К.

Для выяснения условий, приводящих к наблюдаемой переориентации оси легкого намагничивания в "приклеенном" образце, обратимся к феноменологической теории ОФП, основанной на анализе термодинамического потенциала магнитоупорядоченного кристалла [1]. Будем исходить из термодинамического потенциала кубического ферромагнетика, вектор **М** в котором ориентирован в плоскости (110) [9], добавив к нему слагаемые, учитывающие дополнительную магнитную анизотропию, индуцированную в кристалле механическими напряжениями.

По известным данным в гранатах  $Y_3Fe_5O_{12}$  и  $Ho_3Fe_5O_{12}$  первая константа кубической анизотропии  $K_1$  по абсолютной величине значительно превышает вторую константу кубической анизотропии  $K_2$ , при этом  $K_1 < 0$  [9]. Очевидно, что в  $Ho_{0.6}Y_{2.4}Fe_5O_{12}$  должна наблюдаться аналогичная ситуация, поэтому далее зависящим от  $K_2$  вкладом в термодинамический потенциал кристалла будем пренебрегать.<sup>3</sup>

Магнитную анизотропию, обусловленную сжатием кристалла, с учетом направлений сжимающих сил опишем двумя константами: константой одноосной анизотропии с осью (100)

$$K_{100} = \frac{3}{2} \sigma \Lambda_{100} \tag{3}$$

и константой одноосной анизотропии с осью (110)

$$K_{110} = \frac{3}{2} \sigma \Lambda_{110}, \tag{4}$$

где  $\Lambda_{100}$  и  $\Lambda_{110}$  — константы магнитострикции вдоль направлений (100) и (110) соответственно [9]. Известно, что гранаты Ho<sub>3</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> и Y<sub>3</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> характеризуются отрицательной магнитострикцией [5,9]. На основании этого можно считать, что константы  $\Lambda_{100}$  и  $\Lambda_{110}$  в исследуемом кристалле также отрицательны, а поскольку в нашем случае  $\sigma < 0$ , согласно (3), (4), имеем  $K_{100}, K_{110} > 0$ .

С учетом знаков констант  $K_1$ ,  $K_{100}$  и  $K_{110}$  зависящую от ориентации вектора **М** плотность термодинамического потенциала в отдельном домене "приклеенного" образца в полярной системе координат с полярной осью, параллельной оси *Y*, представим (в одноконстантном приближении) в виде

$$\Phi = -K_1 \left( \frac{1}{4} \sin^4 \theta + \sin^2 \theta \cos^2 \theta \right) + K_{100} \sin^2 \theta$$
$$+ K_{110} \cos^2 \theta,$$

где  $\theta$  — угол, образованный **M** с направлением (100) в плоскости (110).

Равновесные направления вектора **M** в доменах "приклеенного" образца найдем из стандартных условий минимума потенциала  $\Phi\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta} = 0, \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \theta^2} \ge 0\right)$ , из которых следует

1)  $\theta = 0(\mathbf{M} \parallel \langle 100 \rangle)$  при  $(K_{100} - K_{110}) \ge |K_1|$ ,

2) 
$$\theta = 90^{\circ}(\mathbf{M} \parallel \langle 110 \rangle)$$
 при  $(K_{110} - K_{100}) \ge |K_1|/2,$ 

3) 
$$\theta = \arccos[2(K_{100} - K_{110})/3K_1 + 1/3]^{1/2}$$

при 
$$(K_{110} - K_{100}) \le |K_1|/2.$$

Очевидно, что при  $K_{100}$ ,  $K_{110} = 0$  угол  $\theta = \arccos(1/3)^{1/2} \approx 55^{\circ}(\mathbf{M} \parallel \langle 111 \rangle).$ 

Отсюда видно, что переход начальной магнитной фазы с **М**  $\parallel \langle 111 \rangle$  в фазу с **М**  $\parallel \langle 100 \rangle$  при  $(K_{100} - K_{110}) = |K_1|$ происходит скачком (переход первого рода), а в фазу с М ||  $\langle 110 \rangle$  при  $(K_{110} - K_{100}) = |K_1|/2$  — непрерывно (переход второго рода).<sup>4</sup> Следовательно, в зависимости от соотношения между величинами констант К<sub>100</sub> и К110 картина перестройки ДС "приклеенного" образца должна принципиально меняться: в первом случае при понижении температуры домены с М || (100) должны возникать скачком, что наблюдается в нашем эксперименте; во втором случае переориентация М в доменах должна происходить плавно. Таким образом, для объяснения результатов наблюдений изменения ДС "приклеенного" образца при  $90 \le T \le 93 \,\mathrm{K}$  необходимо предположить, что в низкотемпературной области в Ho<sub>0.6</sub>Y<sub>2.4</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> (так же как и в Ho<sub>3</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> [9])  $|\Lambda_{100}| > |\Lambda_{110}|$  (T. e.  $K_{100} > K_{110}$ ).

## 5. Заключение

В настоящей работе рассмотрен частный случай ОФП, индуцированного планарными механическими напряжениями в плоскопараллельной пластинке кубического кристалла, вырезанной параллельно плоскости (110): предполагалось, что силы, действующие вдоль направлений  $\langle 100 \rangle$  и  $\langle 110 \rangle$ , равны по величине, а знаки актуальных констант анизотропии фиксированы. Тем не менее оказалось, что даже в этом относительно простом случае в зависимости от соотношения между величинами константы кубической анизотропии К1 и констант анизотропии, наведенной в кристалле двухосными напряжениями,  $K_{100}$  и  $K_{110}$ , а также между величинами констант  $K_{100}$ и К<sub>110</sub> переориентация направления спонтанного магнитного момента кубического кристалла под действием напряжений происходит как фазовый переход либо первого, либо второго рода. В связи с этим заметим, что магнитострикционные свойства РЗФГ характеризуются большим разнообразием: величина магнитострикции сильно изменяется как в зависимости от температуры, так и в зависимости от входящего в состав редкоземельного иона; константы магнитострикции вдоль различных кристаллографических направлений могут иметь разные знаки, которые в свою очередь могут меняться при изменении температуры [5,9]. Поэтому, принимая во внимание связь между константами анизотропии и константами магнитострикции (см. (3), (4)), следует ожидать широкого набора возможных сценариев перестройки ДС планарно напряженных кристаллов РЗФГ при изменении величины напряжений и/или температуры. Следовательно, доменными конфигурациями РЗФГ можно целенаправленно манипулировать, задавая направление и величину действующих на кристалл сил.

 $<sup>^3</sup>$ Как уже отмечалось, в "ненапряженном" образце в исследованном интервале температур осями легкого намагничивания являются направления  $\langle 111\rangle$ , т.е. в Ho $_{0.6}Y_{2.4}$ Fe $_5O_{12}$  при 85  $\leq T \leq 293$  К  $K_1 < 0.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Можно показать, что в рамках одноконстантного приближения при одноосном напряжении кубического кристалла переориентация оси легкого намагничивания всегда происходит как фазовый переход второго рода.

# Список литературы

- [1] К.П. Белов, А.К. Звездин, А.М. Кадомцева, Р.З. Левитин. Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках. Наука, М. (1979). 317 с.
- [2] В.В. Рандошкин, А.Я. Червоненкис. Прикладная магнитооптика. Энергоатомиздат, М. (1990). 319 с.
- [3] А.К. Звездин, А.П. Пятаков. УФН 179, 8, 897 (2009).
- [4] Б.Ю. Соколов. ФТТ 53, 8, 1505 (2011).
- [5] Физические величины. Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. Энергоатомиздат, М. (1991). 1231 с.
- [6] Б.Ю. Соколов. ФТТ 47, 9, 1644 (2005).
- [7] В.Г. Демидов, Р.З. Левитин. ЖЭТФ 72, 3, 1111 (1977).
- [8] В.В. Дружинин, А.И. Павловский, О.М. Таценко, А.С. Лагутин, В.В. Платонов. ФТТ **34**, *12*, 3755 (1992).
- [9] С. Тиказуми. Физика ферромагнетизма. Мир, М. (1987). 420 с.
- [10] Д.Н. Джураев, К.М. Мукимов, Г.П. Сигал, Б.Ю. Соколов. ПТЭ, 4, 152 (1992).
- [11] С.Ш. Гольдштейн, К.М. Мукимов, Г.П. Сигал, Б.Ю. Соколов. ПТЭ, *6*, 113 (1992).
- [12] В.К. Власко-Власов, Л.М. Дедух, В.И. Никитенко. ЖЭТФ 65, 1 (7), 377 (1973).